

1. MOSFET에서 bulk charge effect를 감안한 drain saturation voltage 수식을 유도해 보라.

$$Q_{inv}(x) = -C_{oxe} (V_{gs} - (V_t(V_{sb})))$$

=> Body Effect를 고려한 전하.

$$\text{이때 } V_t(V_{sb}) = V_{t0} + \alpha V_{sb} \text{ 이다.}$$

Drain 전압이  $V_d$  인  $V_{gs}$  는  $V_{gc}(x)$  로

바뀔 수 있고  $V_{sb}$  는  $V_{cb}(x)$  로 바뀔 수

있다. ( $V_s, V_d$  가  $V_c(x)$  의 함수이므로)

재발의 경로는 전압이  $V_c(0) = V_s, V_c(L) = V_d$

$$\text{이므로 } V_{cs}(0) = V_s - V_s = 0$$

$$V_{cs}(L) = V_d - V_s = V_{ds} \text{ 이다.}$$

$$Q_{inv}(x) = -C_{oxe} \{ V_{gc}(x) - V_t(V_{cb}(x)) \}$$

가 된다.

$$\text{여기서 } V_{gc}(x) = V_{gs} - V_{cs}(x) \text{ 이고}$$

$$V_t(V_{cb}(x)) = V_{t0} + \alpha V_{cb}(x) \text{ 이다.}$$

$$Q_{inv}(x) = -C_{oxe} (V_{gs} - V_{cs}(x) - V_{t0} - \alpha V_{cb}(x))$$

$$\text{그리고 } V_{cb}(x) = V_{sb} + V_{cs}(x) \text{ 이므로}$$

$$(V_s - V_d + V_c(x) - V_s)$$

$$Q_{inv}(x) = -C_{oxe} (V_{gs} - V_{cs}(x) - V_{t0} - \alpha (V_{sb} + V_{cs}(x)))$$

$$= -C_{oxe} (V_{gs} - V_{cs}(x) - (V_{t0} + \alpha V_{sb}) - \alpha V_{cs}(x))$$

$$Q_{inv}(x) = -C_{oxe} (V_{gs} - m V_{cs}(x) - V_t)$$

이때  $m$  은 bulk charge factor

$$m = 1 + \alpha = 1 + \frac{C_{dep}}{C_{oxe}} = 1 + \frac{3T_{oxe}}{W_{dmax}}$$

$$\approx 1.2$$

$$I_{ds} = -W Q_{inv}(x) v = W Q_{inv}(x) \mu_n \frac{dV_{cs}}{dx}$$

$$= W C_{oxe} (V_{gs} - m V_{cs} - V_t) \mu_n \frac{dV_{cs}}{dx}$$

$$\int_0^L I_{ds} dx = W C_{oxe} \mu_n \int_0^{V_{ds}} (V_{gs} - m V_{cs} - V_t) dV_{cs}$$

$$I_{ds} L = W C_{oxe} \mu_n (V_{gs} - V_t - \frac{m}{2} V_{ds}) V_{ds}$$

$$I_{ds} = \frac{W}{L} C_{oxe} \mu_n (V_{gs} - V_t - \frac{m}{2} V_{ds}) V_{ds}$$

Saturation current 은  $\frac{dI_{ds}}{dV_{ds}} = 0$  인 곳

$$\text{이므로 } \frac{dI_{ds}}{dV_{ds}} = \frac{W}{L} C_{oxe} \mu_n (V_{gs} - V_t - m V_{ds}) = 0$$

$$\text{이때 } V_{ds} = V_{dsat} \text{ 이며 } V_{dsat} = \frac{V_{gs} - V_t}{m}$$

이때 Saturation 전압에서 흐르는 saturation current 레벨은 어떻게 되는지 유도하여 수식화

해라.

$$V_{dsat} = \frac{V_{gs} - V_t}{m} \text{ 이므로 } I_{ds} = \frac{W}{L} C_{oxe} \mu_n (V_{gs} - V_t - \frac{m}{2} V_{dsat}) V_{dsat}$$

이 때 대입한다.

$$I_{dsat} = \frac{W}{L} C_{oxe} \mu_n (V_{gs} - V_t - \frac{m}{2} \cdot \frac{(V_{gs} - V_t)}{m}) (\frac{V_{gs} - V_t}{m})$$

$$= \frac{W}{L} C_{oxe} \mu_n \left( V_{gs} - V_t - \frac{V_{gs} - V_t}{2} \right) \left( \frac{V_{gs} - V_t}{m} \right)$$

$$= \frac{W}{2mL} C_{oxe} \mu_n (2V_{gs} - 2V_t - V_{gs} + V_t) (V_{gs} - V_t)$$

$$= \frac{W}{2mL} C_{oxe} \mu_n (V_{gs} - V_t) (V_{gs} - V_t)$$

$$= \frac{W}{2mL} C_{oxe} \mu_n (V_{gs} - V_t)^2$$

### 3. 해당 Saturation 전압 이상의 drain 전압

이전 drain 전압이 더 증가하여 channel field  
가 더 증가하더라도 drain current는 더  
증가하지 않고 saturation 된 상태가 되므로  
물리적으로 설명해 보시오 (long channel case)

Channel pinch-off 이후 이득은  $V_{ds}(sat)$

이후 전압  $\Delta V$ 는  $\Delta L$ 이 걸리고

Pinch-off 이전  $V_{ds} < V_{ds}(sat)$  은

$L_{eff}$  에 걸린다.

즉, 채널이 무수히 길때  $\Delta L$ 이 걸리는 전압

이 늘고,  $\Delta L$ 이 늘어나도  $\frac{\Delta L}{L} = 0$  이 가까

를 가므로  $\Delta L \ll L$  이다.

따라서 E-field도 변하지 않아서  $I_{ds}(sat)$

또한 변하지 않는다.

Energy band diagram 입장에서  $\Delta L$ 의

전압이 증가해도 water fall analogy처럼

높이만 더 높아져서 흐르는 electron은 동일하다.

### 4. 문체 공에서 short channel MOSFET.

이전 Saturation 전압 이상에서 drain  
current는 어떻게 나타나는지 설명해 보시오.

Short channel 에서는  $L$  과  $\Delta L$ 이

같은 크기가 나지 않을 수 있다.

따라서  $L_{eff}$ 는 감소하게 되고,  $V = Ed$

에서  $d$ 가  $L$  이므로 E field도 증가한다.

$E$ 가 증가하면  $I_{ds}$ 이 증가로 이어진다.

이 현상을 Channel Length Modulation

이라 부른다.